# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 64-063297

(43) Date of publication of application: 09.03.1989

(51) Int.CI. H05B 33/22

(01) A 1' ' 1 00 010 100

(21) Application number: 62-219433

(71) Applicant: NEC CORP(22) Date of filing: 01.09.1987

(72) Inventor: SANO YOSHIO

**UCHIUMI KAZUAKI** 

# (54) EL ELEMENT

## (57) Abstract:

PURPOSE: To increase the light absorption factor of an entire luminescent display surface and thereby make an internal electrode hard to be seen by using a high dielectric ceramic sintered body having a large light absorption factor as a part or whole of a ceramic insulation layer.

CONSTITUTION: An internal electrode 2 is deposited and formed to have a thickness of about 3  $\mu$  m on a ceramic substrate 1, using an alloy of silver and palladium, and a high dielectric ceramic insulation layer 3 of a large light absorption factor is formed thereupon. Tie complex perovskite compound of a PbTiO<sub>3</sub> system is used as a parent material for a ceramic insulation layer of a large light absorption factor. As a contaminant, a ceramic blended with 2mol% of Mn oxide is used. A ceramic base 1, the internal electrode 2 and said insulation layer 3 are monolithically sintered, thereby forming a ceramic substrate 4. And a luminescent layer 5 is formed on the insulation layer 3, using a vacuum deposition method. The luminescent layer 5 comprises ZnS containing about 1mol% of Mn, and the thickness thereof is taken at  $0.4\,\mu$  m. Furthermore, a transparent electrode 6 with an ITO membrane of  $0.2\,\mu$  m thickness is formed on said luminescent layer 5 by a sputtering method.

### Concise Explanation

JP A 64-63297 discloses that an EL device is disclosed comprising a ceramic substrate, an internal electrode applied to the substrate, a ceramic insulating layer formed on the internal electrode from a high permittivity sintered ceramic material having added thereto a substance for increasing light absorbance, and a light emitting layer and a transparent electrode formed on the insulating layer.

® 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @公開特許公報(A)

昭64-63297

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月9日

H 05 B 33/22

8112-3K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

EL案子 の発明の名称

> 頤 昭62-219433 ②特

昭62(1987)9月1日 会出 頭

與 志 雄 佐 野 @発 明 者 和明 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

何発 明 者 日本電気株式会社 ①出 願 人

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 内 原 砂代 理 人

1 発明の名称 EL素子

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) セラミック基部に被労した内部電極と、前記 内部電板上に光吸収率を増大させる物質を添加 して形成した高勝率のセラミッタ協給体からな るセラミック絶象層と、前記絶録層の上に救刑 される発光層かよび透明電板とを含むことを停 故とするBL弟子。
- ② セラミック基部に被対した内部電極と、前記 内部電極上に# 光吸収率を増大させる物質を恐 加して形成した高額恒率のセラミック協納体か らなる第一のセラミック絶縁階と、<del>前紀第一个</del> <del>絶無届と。</del> 前記第一の絶録層の上に形成した通 常の高詩電率セラミック焼結体からなる第二の セラミック絶象用と、前記第二の絶象語の上に 積層される発光層シよび透明電極とを含むこと

を特徴とするEL米子。

- (3) セラミック絶録層として、PZT.BaTiOa, PbT10。の少なくとも一つを含む複合ペロブ スカイト化合物を用い且つ光吸収率を増大させ る物質として、 Cr.Mn, Fe.Co.Ni.Cu, Pr Nd のうちの少なくとも一つ以上の酸化物を用 いた特許請求の範囲第1項記載のEL業子。
- (4) 第一かよび第二のセラミック絶録層として、 PZT,BaTiOa.PbTiOaの少なくとも一つも 含む複合ペロプスカイト化合物を用い且つ前配 第一のセラミック絶縁層に抵加する光鉄収率を 増大させる物質として、 Cr, Ma, Fe, Co, Ni, Cu, Pr, Nd のうちの少なくとも一つ以上の政 化物を用いた停許請求の範囲第2項記載のEL 生子。

#### 3. 発明の詳細な説明

# ( 産業上の利用分野 )

本発明は発光表示装置や近年進歴の著しい情報 **機器増末として用いられる自己発光型ディスプレ** 

#### 特問昭64-63297(2)

イヤ面光源として利用される交流駆動型BL東子 に関し、特に高時電率セラミック焼給体を絶録層 に用いたBL東子に関する。

#### [ 従来の技術]

従来のかかるEL業子は、例えば低電圧駆動が 可能で絶級破壊に対して非常に安定な新構造のE L集子として、セラミック絶級移譲EL業子が 1985年度のインターナショナル・ディスプレイ・ リサーチ・コンファレンス子積集・173頁に報 告されている。

第3回はかかる従来の一例を説明するためのセ タミック絶象薄膜を10余子の断面図である。

第3四に示すように、BL本子の一部を構成するセラミック基板14はセラミック基部110とにブラナナヤ鉄・パラジタム合金等を被増した内部電板12と、との内部電極12の上に機屑されたPZT系。BaTiO。系またはPbTiO。系統のペロプスカイト化合物等からなる高齢電率のセラミック絶線層17とから構成されている。また、この高齢電率のセラミ

発光層15の伝導帯に電子が励起される。この電子は電界によって加速され、十分なエネルギーを持って発光中心に衝突する。この衝突時のエネルギーにより減過な励起状態に上がった発光中心の電子が恙底状態へ戻る駅に、発光中心に固有なエネルギー値を持った光が放出される。突襲には結晶格子との相互作用等により発光スペクトルはある徹度の拡がりを持つ。かかる発光中心としてMo、TbF。SmF。またはPrF。を用いた場合は、それぞれ黄星色、緑色、赤色、白色の発光が観測される。

とのようなセラミック絶級球膜をL索子の弱光 原理は従来のガラス帯板上に容器の絶異層や発光 層を積弱した交流駆動型の容原をL索子(エス・ アイ・ディ・74・ダイジェスト・オブ・テクニ カル・ペーペーズ 84頁)と変わるものではな い。しかし、数10mm程度の厚さの非常に酵電率 の高いセラミック絶異層での効果により、動作電 Eの大幅な低減かよび絶縁破壊電圧に対する非常 に高い安定性が実現されたものであり、低コスト ック総鉄階17の上にはMn.TbFa,SmPa,PsFa 等の発光中心を含むZnS からなる弾簧の発光層 15が真空蒸着法ヤスペック蒸着法により蒸着され、ついでとの発光層15の上にITO等からなる透明電極16か成蹊される。かかる構造のEL 米子を駆動するには、内部電極12と透明電極16 とに交流電源18が接続される。

尚、とこに示す例は、所類片絶象型のものであるが、発光層15と透明電極18との間にY205 十Ta20。等の存款絶無層を挿入して二重絶級構造としてもよい。

次化、従来のかかるセラミック絶縁容異を五常 子の発光原理化ついて以明する。

すなわち、第3図にかいて、発光層15社発光 開始前は単純なコンデンサと考えられる。従って、 内部電極12と透明電板16との間に交流電板18 から交流電圧を印加すると、発光層15及びセラ マック熱録解17にはそれぞれの計電容量に応じ た電圧が加えられる。との発光層15に加えられ る電界が十分大きくなると(約10°V/cm以上)

の面光数や弱光数示数量として期待されている。 【発明が解決しよりとする問題点】

上述したようなセラミック絶録存以ELI案子は 低低圧助作が可能であり、船級破壊に対しても高い 安定性を有している。しかしながら、かかる B L業子にかいて、セラミック絶録層に用いる高額 電率のセラミック絶結体は一般に白色に近いもの か多く、またEL素子の紀録層として十分を動取 移量を確保するために厚さを移くすると透明度が 増してくる。とのため、内部電極の形状が見えて くるようになり、ディスプレイとして用いた場合 の品位が扱われてしまりという欠点がある。

本発明の目的は、投示にあたって上述したよう な内部電極の形状などか見えたりするとともなく、 且つコントラストをも向上させた E L 素子を提供 するととにある。

#### [ 間辺点を解決するための手段]

本発明のEL似子の部一の発明は、セラミック 遊部に被給した内部電域と、前記内部は毎上に。 光吸収率を増大させる物質を添加して形成した高

# 特別昭64-63297(3)

計電車のセラミック統治体からなるセラミック施 録用と、前記絶録層の上に表形される発光層⇒よび透明電板とを含んで構成される。

また、本発明のBL 集子の第二の発明は、セラミック描述に被増した内部電板と、前記内部電板 上にが光板収率を増大させる物質を耐加して形成 した高齢電率のセラミック協結体からなる第一の セラミック絶縁層と、前記第一の絶録層の上に形成 した通常の高砂電率セラミック協結体からなる 第二のセラミック絶録層と、前記第二の絶録層の 上に積層される発光層かよび透明電極とを含んで 構成される。

#### [作用]

且つセラミック絶数質の先吸収率を増大させると とができるので、内部電板の形状が見えたりする とともなく表示にあたってのコントラストを向上 させたりすることができる。

#### ( 奥拉伊 )

次化、本弥明の実施例について配面を参照して 説明する。

第1回は本発明の第一の実施例を設明するため のセラミック能録解原EL票子の新面図である。

第1 例に示すように、セラミック基部1 はセラミッタ材料とし一般的なアルミナとホウケイ取ガラスの混合物を用い厚さを約1 mに形成する。とのセラミック基部1 の上に形成する内部電極2 は が の かっこう の の 内部電 在 2 の 上に形成する 高部電 本 で 表 の で まっ ク 色 単層 と同じく 3 5 mm とし、またとのセラミックの母材としては 高部電 本 セラミックの母材としては 高部電 本 セラミック用として一般的に用いられる P 2 T ぶ、 タ B a T i O a 系 よ しくは P b T i O a 系 な どの 複合

内部電板を見えにくくすることができる。

そとで、本発明のEL法子の終二は、セラミック総無層が内部は私と数する何の面に光波収率の大きな高齢電率セラミック層を配位し、主た発光層が形成される何の面には益常の高齢電率のセラミック層を用いて構成することにより、対比なは 来のセラミック過程であることにより、対比なは

ペロプスカイト化合物であればどれを用いてもよい。とのセラミック絶縁層3に温入する光吸収率を高めるための物質としては、遷移金銭(Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Nb,Mo,Wなど)やランタニド(Pr,Nd など)の彼化物を混入することができる。しかし、どの兄果を用いた場合でも、混入流が多すぎると光吸収率があまり増大しないわりに動電率の低下が著しくなってしまい効果的ではない。実際には0.1~5 モル光程度、鉦きしくは0.6~2 モルバーセントが適当である。

次化、かかる協入技を2モルパーセントとし、母材にPbTiO。系の複合ペロプスカイト化合物を用いた場合につき、内部電低2がどの相反見えるかを目視により評価した結果を残1に示す。なン数1の過入物は全て酸化物として超入するものである。

没1からわかるように、が加速入物なしやTi の酸化物を設加した場合は、内部気体が見えてし まうが、Cr.Ma.Fe.Co.Ni.Cu.Pr または Nd などの似化物を添加した場合は、内部気候を

#### 特開昭64-63297(4)

选入物	内部電極の 見えにくさ	混入物	内部電極の 見えにくさ
C <sub>r</sub>	0	Cu	0
Μn	Ø	P,	0
Fo	•	Nd	0
C <sub>o</sub>	0	Ti	×
Ni	0	が加なし	×

表 1 (の: 見えない 〇: 足えにくい ×: よく見える)

見えにくくするととができ、特にMn ヤドe の酸化物が内部電極を見えにくくする混入物として適当である。との効果は、母材をPZT系やBaT!O。系の複合ペロプスカイト化合物にかえた場合でも両様の傾向にある。

本実施例では、光気収率の大きなセラミック絶 無層3として母材にPbTiOs系の複合ペロプスカイト化合物を用い、洗入物としてMm の致化物を ミモルパーセント洗入したセラミックを用いている。

次に、上述したセクミック基部1, 内部電板2,

尚、との第二の実施例にかいて述べたセクミック 起除存績以上未子の寸法や製法は前述したセクミック 起酵 層の一部または全部を光吸収率の大きなセクミック 層に変えた場合の効果を努らかにするために述べたものであり、本発明の適用範囲を何ら割限するものではない。

光吸収率の大きなセクミック勘録用3を一体に施 結してセクミック基板4を形成する。ついで、と のセクミック基板4の表面を形成する光吸収率の 大きなセクミック勘録用3の上に真型蒸滞法によ り発光滑5を成蹊する。との発光用5はMnを約 1モルパーセント合む2n3からなり、厚さは04 Amとする。更に、との発光層5の上にスペック 法により1T0を0.2 Amの厚さに成蹊した透明 電極6を形成する。

とのようにして形成したBLボ子と従来のセラ ミック絶数増を有するBLボ子とを比較した結果、 発光輝度は半分近くに低下するものの内部電極の パターンがほとんど見えなくなり且つコントラス トが10%ほど向上している。これは明らかに光 吸収率の大きなセラミック絶象層を採用したこと によるものである。

第2回は本発明の第二の実施例を説明するため のセクミック絶録が謀正上常子の断回図である。 第2回に示すように、セラミック書部1上に形 成された内部電極2の上に先後収率の大きなセク

また、本発明では存款部分として発光層 5 及び 内部電極 6 を有するセラミック絶操得展をL業子 を例にとって説明したが、本発明は発光層 5 と光 吸収率の大きなセラミック絶線層 3 の間、または 発光層 5 とセラミック絶線層 7 の間にセラミック から発光層への金属イオン拡致を防ぐための排膜 絶線層を更に形成してもよい。また、発光層 5 と 透明電極 8 の間に溶膜絶線層を有するいわゆる二 重絶線図のBL業子にかいても効果があるととは いうまでもない。

更に、上述した二つの実施例と異なり、セラミック基部1を省略して先級収率の大きなセラミック総兼備3, あるいは光及収率の大きなセラミック総兼備7の部分を厚くしてBL米子の機械的強度を保持したりするとと、かよびこれらをさらに補強用の板に貼りつけて形成することなどの変形も本発明の技術的範囲に含まれる

また、上述の実施例では高脚電率セラミック総 機層の元数収率を増入させるために成入する限化

#### 特開昭64-63297(5)

物を一種類のみの場合についても述べたが、必ず しも一種類に限定する必要はなく複数の酸化物を 用いてもよい。

## [発明の効果]

以上説明した減り、本発明のBL素子は光吸収率の大きな高弱電率セラミックス焼納体をセラミック 税銀信の一部せたは全部として用いるととにより、発光表示面全体の光吸収率を増大させ、これによって内部電極を見えにくくすることが出来る。従って、本勢明はBL次子をディスプレイに用いる場合の表示品位を向上させるとともに、発光表示面全体の光吸収率を増大させることによりコントラストの向上をはかることができるという効果がある。

#### 4. 図図の何単な説明

第1四七本発明の第一の実施例を説明するため のセラミック絶録導展EL素子の断面図、第2図 は本発明の第二の実施例を説明するためのセラミ ック絶録導展EL素子の新面図、第3回は従来の 一例を説明するためのセラミック絶録準度EL業子の斯通図である。

代理人 弁護士 内 原 習

